



journal6 » 2005, Vol. 25 » Issue (5): 34-37

论文

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶](#)

### CVD Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>涂层的莫来石化行为

陈照峰<sup>1,2</sup>, 成来飞<sup>2</sup>, 张立同<sup>2</sup>, 严波<sup>1</sup>, 李聪<sup>1</sup>

- 1. 南京航空航天大学, 材料科学与技术学院, 南京, 210016;
- 2. 西北工业大学, 凝固技术国家重点实验室, 西安, 710072

### Mullitization Behavior of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> Coating Deposited by CVD

CHEN Zhao-feng<sup>1,2</sup>, CHENG Lai-fei<sup>2</sup>, ZHANG Li-tong<sup>2</sup>, YAN Bo<sup>1</sup>, LI Cong<sup>1</sup>

- 1. College of Material Science and Technology, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, Nanjing 210016, China;
- 2. State Key Laboratory of Solidification Processing, Northwestern Polytechnical University, Xi' An 710072, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

中国航空学会 主办

中航工业北京航空材料研究院 承办

版权所有 © 《航空材料学报》编辑部 总访问量:

地址: 北京81信箱62分箱 邮政编码: 100095

电话: 010-62496277 传真: 010-62456212 E-mail: hkclxb@biam.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn